



第八届多维多尺度成像技术及应用研讨会

第一轮通知

自 2015 年 11 月首届会议在上海嘉定举办以来，多维多尺度成像技术及应用研讨会已成功举办七届（新疆伊犁、山东淄博、江苏南京、四川崇州、辽宁沈阳、广东深圳）。第八届多维多尺度成像技术及应用研讨会拟定于 2026 年 7 月 22 日至 25 日在宁夏回族自治区银川市举办，由中国科学院上海高等研究院上海光源科学中心和宁夏大学联合主办。

本次研讨会旨在为从事先进光源（包括同步辐射、X 射线自由电子激光、中子源等）成像技术及相关应用领域的专家学者搭建学术交流平台，共同探讨多维多尺度成像的新方法、新技术，以及在材料、能源、生物、医药等前沿领域的应用。诚邀广大从事先进光源成像技术及应用研究的专家同仁相聚银川，展示最新研究成果，交流学术思想，进一步推动多维多尺度成像技术与高校、科研院所及企业的深度融合。

现将有关事项通知如下：

一、会议组织

主办单位

中国科学院上海高等研究院上海光源科学中心

宁夏大学

承办单位

宁夏大学材料与新能源学院

二、会议时间和地点

会议时间：2026 年 7 月 22 日-7 月 25 日

会议地点：银川悦海宾馆

报到时间/地点：2026 年 7 月 22 日全天/银川悦海宾馆

会议住宿：

银川悦海宾馆



三、会议日程

日期	时间	内容
7月22日	全天	报到、现场注册
7月23日	全天	开幕式、邀请报告
7月24日	全天	分组讨论、专题研讨
7月25日	全天	专家离会

四、会议报名与注册

请拟参会代表扫描如下“会议报名与注册”二维码，微信扫码后“点击注册”进行参会注册。



注册截止时间：2026年7月21日含

重要说明：为保证会务准确高效，本次会议不接受电话、传真、邮件等其他报名方式，敬请谅解。

五、会议注册费

1. 注册费

提前注册（截止日期：2026年7月21日含）

学生注册费	一般代表注册费	厂商注册费
1800 元	2500 元	5000 元

现场注册

学生注册费	一般代表注册费	厂商注册费
2000 元	2700 元	5000 元

